養成講座で出題 する演習問題の 事例です。

高速回路・EMC設計コース:演習問題



厚さ $h=1.6~\mathrm{mm}$ で比誘電率 $\varepsilon_r=4.5$ のガラスエポキシ基板 $(\mathrm{FR}4)$ がある。片面が全面グラウンド面であり、他方の面において幅 $w=1~\mathrm{mm}$ 、長さ $l=100~\mathrm{mm}$ の配線 $(\mathrm{V}4/\mathrm{$

マイクロストリップ線路の実効誘電率 $arepsilon_{eff}$ と特性インピーダンス Z_0 は次の近似式で求める。

$$\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left\{ 0.04 \left(1 - \frac{w}{h} \right)^2 + \frac{1}{\sqrt{1 + 12h/w}} \right\} \approx 3.15 \qquad Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \ln \left(\frac{8h}{w} + \frac{w}{4h} \right) \approx 86.6 \left(\Omega \right)$$

伝搬速度と位相定数は $v = v_0 / \sqrt{\varepsilon_{eff}} \approx 3 \times 10^8 / \sqrt{3.15} = 1.69 \times 10^8 \, (\text{m/s}), \quad \beta = 2\pi f / v = 3.7172 f \times 10^{-8} \, (\text{rad./m})$

片道の伝搬時間 τ は、 $\tau = l/v \approx 0.592$ (ナノ秒) となる。

題意の縦続行列表示の回路方程式は複素周波数領域で表現すると

$$\begin{bmatrix} V_1(s) \\ I_1(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh s \, \tau & Z_0 \sinh s \, \tau \\ (1/Z_0) \sinh s \, \tau & \cosh s \, \tau \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix}$$

であり、これに端子条件 $I_1(s)=R_g^{-1}E_g(s)-R_g^{-1}V_1(s)$ および $I_2(s)=R_I^{-1}V_2(s)$

を代入して、負荷端子電圧を求めると次のようになる。

$$V_2(s) = \frac{E_g(s)}{\left(R_g/Z_l + 1\right)\cosh s\tau + \left(R_g/Z_0 + Z_0/Z_l\right)\sinh s\tau}$$

いま、Sをラプラス変数として、逆ラプラス変換から時間領域の応答を求めることを考える。

上式を級数展開すると、

$$V_2(s) = \frac{Z_0 E_g(s)}{R_g + Z_0} \cdot (1 + \Gamma_l) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} {\{\Gamma_0 \Gamma_l\}^n \cdot e^{-s(2n+1)\tau}}$$

ここで

であるので、これを逆変換すると、電源電圧の

時間波形を $e_g(t)$ と表現すれば、指数関数の項は時間遅れとなるので、

$$v_2(t) = \frac{Z_0}{R_g + Z_0} \cdot (1 + \Gamma_I) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \{ \Gamma_0 \Gamma_I \}^n \cdot e_g \{ t - (2n+1)\tau \}$$

と表現出来る。題意の数値を代入して、負荷端子での時間応答波形は、 $R_g=10~\Omega$, $R_l=\infty$ (開放回路)のときは、

$$v_2(t) = 1.793 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \{-0.79296\}^n \cdot e_g \{t - (2n+1)\tau\}$$

$$= 1.793e_g(t-\tau) - 1.422e_g(t-3\tau) + 1.127e_g(t-5\tau) - 0.894e_g(t-7\tau) + 0.709e_g(t-9\tau) + \cdots$$